

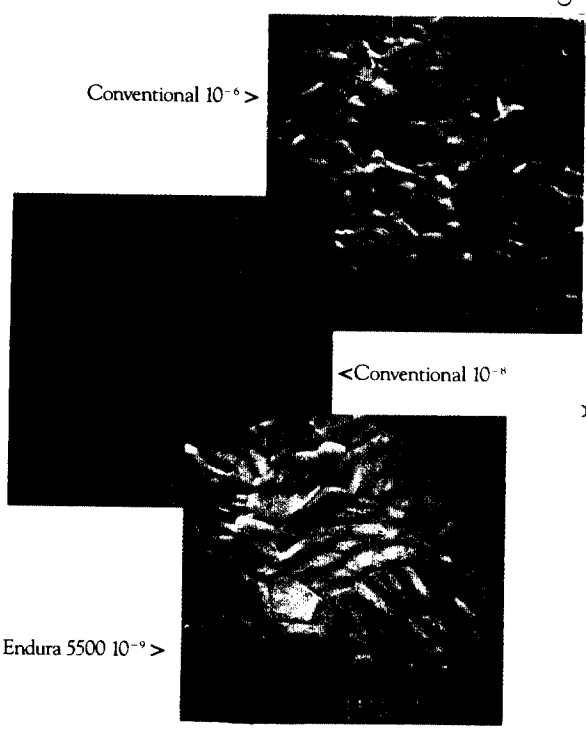
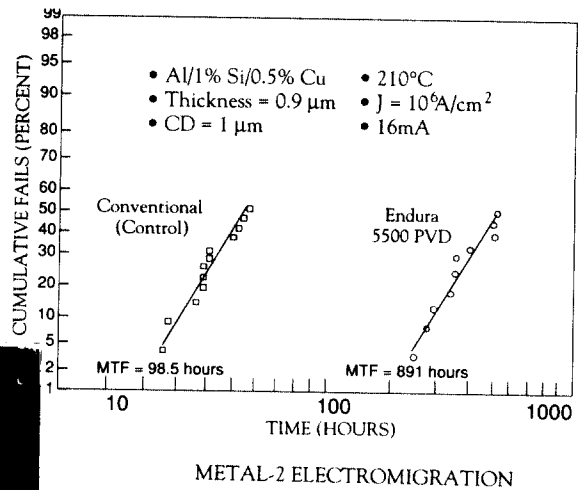
Sputtering Technology of Aluminum alloys for ULSI Applications

김 용 길

Varian, Palo Alto, CA, U.S.A

64M, 256M DRAM 소자 제조에 있어 Aluminum Metallization의 중요성은 더욱 더 크
지고 있다.

본 내용은 현재의 Aluminum Sputtering의 장점과 단점 그리고 그 단점들을 극복하
기 위한 향 후 재료, 장비, 공정개발 방향 추세에 대해서 논하고자 한다.



sputtering 에서 lower pressure 의 효과